ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : C03C 17/42		(11) Numéro de publication internationale: WO 98/23549
	(43) Date de publication internationale: 4 juin 1998	
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR(22) Date de dépôt international: 18 novembre 1997 (DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NI, PT
(30) Données relatives à la priorité: 96/14405 26 novembre 1996 (26.11.96	б) F	Publiée Avec rapport de recherche internationale.
(71) Déposant (pour tous les Etats désignés san SAINT-GOBAIN VITRAGE [FR/FR]; 18, d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).	uf US aven	
(72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): AZZO Marie-José [FR/FR]; 35, rue Condorcet, F-750 (FR). DELATTRE, Laurent [FR/FR]; 83, rue des Rentiers, F-75013 Paris (FR). TALPAERT [FR/FR]; 46, avenue Simon Bolivar, F-75019 Pari	09 Par Châtea , Xavi	
(74) Mandataire: LEBAS, Jean-Pierre; Saint-Gobain Re 39, quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (F	echerch R).	
(54) Tide CURRIED ATTE WITH WARD OF		HYDROPHOBIC PROPERTIES, COMPRISING IRREGULARITIES

- (54) Titre: SUBSTRAT A PROPRIETES HYDROPHILES OU HYDROPHOBES AMELIOREES, COMPORTANT DES IRREGULAR-

(57) Abstract

The invention concerns a substrate with at least one part of one of its faces having a geometry, optionally obtained by a coating, and which differs from that of that of an ideally even lap, perfectly plane or even slightly convex, in that it has a surface with bulges and hollows capable of being defined by submicron dimensions which, largely, belong to at least two different categories the respective representative values of which vary by a factor at least equal to 5 and at most equal to 1/5. This substrate is useful for an antisoiling and antimist or rainproof glazing. The invention also concerns the methods for preparing the substrate.

(57) Abrégé

Substrat dont au moins une partie d'au moins une des faces présente une géométrie, éventuellement obtenue au moyen d'un revêtement, et qui diffère de celle d'une nappe régulière idéale, parsaitement plane ou même légèrement bombée, en ce qu'elle présente un relief en bosses et creux pouvant être définis par des dimensions submicroniques qui, dans leur quasi-totalité, appartiennent à au moins deux classes différentes dont les valeurs représentatives respectives varient d'un facteur au moins égal à 5 ou au plus égal à 1/5; applications de ce substrat à un vitrage anti-salissures et anti-buée ou anti-pluie; procédés de préparation de substrat.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

~ ~ .

AL	Albanie	500					
AM		ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
	Arménic	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Моласо	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	ТJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgaric	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolic	ÜA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande	211	Zimoabwe
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PΥ	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République (chèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD			
DK	Danemark	LK	Sri Lanka		Soudan		
EE	Estonie	LR	Libéria	SE	Suède		
	Datonic	LK	Liberia	SG	Singapour		

SUBSTRAT À PROPRIÉTÉS HYDROPHILES OU HYDROPHOBES

AMÉLIORÉES, COMPORTANT DES IRRÉGULARITÉS

10

15

20

25

30

5

L'invention est relative aux substrats, notamment transparents, auxquels on souhaite de préférence conférer les propriétés d'hydrophobie/oléophobie ou d'hydrophilie/oléophilie, en vue d'obtenir certains effets anti-pluie/anti-salissures, respectivement anti-buée. A cette fin, ces substrats sont, par exemple, munis de revêtements dans le cadre de la fabrication de vitrages d'applications diverses, comme les vitrages pour véhicules de transport ou pour le bâtiment.

Il est connu d'incorporer à la surface de substrats de diverses natures les fonctions d'hydrophobie/oléophobie ou d'hydrophilie/oléophilie. Ces fonctions ont toutes deux trait à la mouillabilité des substrats.

La propriété d'hydrophobie/oléophobie d'un substrat consiste en ce que les angles de contact entre un liquide et ce substrat sont élevés, par exemple de l'ordre de 120° pour l'eau. Le liquide a alors tendance à s'écouler aisément, sous forme de gouttes, sur le substrat, par simple gravité si le substrat est incliné, ou sous l'effet de forces aérodynamiques dans le cas d'un véhicule en mouvement. Des agents connus pour conférer cette propriété d'hydrophobie/oléophobie sont, par exemple, des alkylsilanes fluorés tels que décrits dans la demande de brevet EP-A1-O 675 087. Ils sont appliqués de manière connue en solution selon des modes de dépôt classiques avec ou sans

chauffage.

10

15

20

25

30

Au contraire, la propriété d'hydrophilie/oléophilie d'un substrat se manifeste par de faibles angles de contact entre un liquide et ce substrat, de l'ordre de 5° pour l'eau sur du verre propre. Cette propriété favorise la formation de films liquides fins transparents, au détriment de celle de buée, constituée de minuscules gouttelettes nuisant à la visibilité à travers un substrat transparent. De nombreux agents hydrophiles, notamment hydroxylés, tels que des poly ((méth)acrylates d'hydroxyalkyle) sont utilisés à cette fin, de manière connue, pour des substrats transparents. Certains composés, dits photocatalytiques, tels que TiO2, sont d'autre part utilisés, notamment en association avec des substrats verriers, non seulement pour leur caractère hydrophile après exposition à la lumière, mais aussi pour leur aptitude à dégrader, par un processus d'oxydation radicalaire, les salissures d'origine organique. Il est connu de déposer des revêtements à propriété photocatalytique comprenant TiO2 à partir d'au moins un précurseur de titane, le cas échéant en solution, par pyrolyse en phase liquide, par une technique sol-gel ou encore par pyrolyse en phase vapeur.

Conformément à ce qui précède, la propriété d'hydrophobie/oléophobie s'apprécie quantitativement par la mesure de l'angle de contact formé, le plus souvent, par une goutte d'eau, sur un substrat donné. A défaut d'indication supplémentaire, cet angle de contact est mesuré pour un substrat horizontal. En réalité, comme déjà mentionné ci-dessus, c'est le comportement de gouttes de liquide en dynamique qui est visé par le fait de conférer une hydrophobie à un substrat. Ceci vaut aussi bien pour les substrats statiques sensiblement verticaux tels que les vitrages extérieurs pour le bâtiment, les vitrages de douches, que pour les vitrages de véhicules de transport. Or, dans le cas d'une goutte de liquide sur un substrat incliné par rapport à l'horizontale, on observe deux angles de contact différents : l'angle d'avancée et l'angle de reculée, déterminés à l'avant, respectivement à l'arrière de la goutte, par rapport au sens de son déplacement. Ces angles sont des valeurs atteintes à la limite du décrochement de la goutte. On appelle hystérèse la différence entre l'angle d'avancée et l'angle de reculée. Une goutte d'eau présentant une hystérèse élevée ou un angle de reculée faible aura du mal à s'écouler sur un substrat.

a wil

10

15

20

25

30

Ainsi, on comprend aisément qu'une hydrophobie efficace est conditionnée à la fois par un angle d'avancée élevé et une hystérèse faible.

Les inventeurs ont précisément obtenu, sur ce plan, des résultats excellents encore jamais atteints à l'heure actuelle. Sur un substrat conforme à l'invention et préalablement soumis à un traitement hydrophobe, il a été obtenu un écoulement exceptionnellement aisé et rapide de gouttes de liquide, plus précisément d'eau. Qui plus est, il a pu être vérifié que les mesures prévues conformément à l'invention permettent, pour le moins, de préserver, voire augmenter les effets d'un traitement hydrophile appliqué à un substrat.

Selon l'invention, cet objectif essentiel, consistant à exacerber les propriétés d'hydrophobie/oléophobie ou hydrophilie/oléophilie d'un substrat, est réalisé par un substrat sur lequel ont été formées des irrégularités de dimensions submicroniques appartenant, dans leur quasi-totalité, à au moins deux classes différentes dont les valeurs représentatives respectives varient d'un facteur au moins égal à 5 ou au plus égal à 1/5.

Une variante particulièrement avantageuse se caractérise par l'existence de deux classes de dimensions différentes, telles qu'elles viennent d'être définies, dont les valeurs représentatives varient respectivement d'un facteur au moins égal à 100 ou au plus égal à 1/100.

Pour préserver les qualités optiques, notamment d'un substrat transparent, les dimensions des irrégularités n'excèdent de préférence pas 150 nm, afin d'éviter ou limiter l'apparition d'une transmission diffuse de la lumière.

Les irrégularités constituent un relief en bosses et creux sur le substrat et répondent en général plus ou moins à des formes géométriques régulières ayant, par rapport au substrat, une orientation quelconque. Les termes « bosses et creux », servant à définir l'objet de l'invention, doivent être compris au sens large comme signifiant simplement présence, respectivement absence de matière. Les dimensions des irrégularités, au sens de l'invention, correspondent ainsi sensiblement à des diamètres de sphères ou de cylindres, des hauteurs de cylindres ou des arêtes de polyèdres, orientés, par rapport au plan du substrat, perpendiculairement à celui-ci, parallèlement ou selon une direction quelconque. Ces dimensions peuvent aussi correspondre à celles d'un

15

20

25

30

creux, notamment à l'espace entre deux protubérances, ou à la profondeur d'un tel creux.

Selon un premier mode de réalisation, les irrégularités sont constituées, en totalité ou en partie, par des objets inclus en surface du substrat et présentant, pour chacun d'eux, au moins deux dimensions appartenant à des classes différentes, telles que définies ci-dessus. Ces objets peuvent être différents ou identiques, mais consistent avantageusement en bâtonnets identiques d'orientation unique, notamment perpendiculaire au plan du substrat, ou d'orientation multiple.

Selon un deuxième mode de réalisation, le relief en bosses et creux du substrat est formé, en totalité ou en partie, par des objets de dimensions relativement petites, greffés sur des objets appartenant à une classe de dimensions supérieures, au sens de l'invention. Il convient, bien entendu, de disséminer suffisamment les objets de dimensions supérieures sur le substrat, de telle sorte qu'ils ne forment pas un amas compact dans lequel il n'est plus possible de discerner leur dimension propre. Du reste, ceci vaut également pour les objets de petites dimensions.

Dans un troisième mode de réalisation, ne se différenciant que légèrement du précédent, les irrégularités superficielles du substrat consistent en agglomérats d'objets relativement petits en objets appartenant, évidemment, à une classe de dimensions supérieures. Comme pour le cas précédent, il importe que l'agencement de tous les objets laisse apparaître à la fois les deux ordres de dimensions d'irrégularités. En particulier, il est nécessaire que les petits objets en couches externes des agglomérats soient suffisamment espacés les uns par rapport aux autres.

Dans l'esprit de l'invention, le substrat, muni de son revêtement, est avantageusement transparent ; il peut être à base de verre ou de matière plastique telle que poly (méthacrylate de méthyle) (PMMA), polyvinylbutyral (PVB), polycarbonate (PC) ou polyuréthane (PU).

Selon une caractéristique avantageuse, les irrégularités sont créées à la surface du substrat par formation d'un revêtement de texturation, dans lequel elles sont dues à des particules d'un agent photocatalytique tel que le dioxyde de titane TiO₂. En l'absence de tout traitement hydrophobe/oléophobe, un tel

10

15

20

25

30

revêtement présente, dès qu'il est exposé à un rayonnement adéquat comme la lumière visible et/ou les ultraviolets, deux propriétés intéressantes : par la présence d'oxyde de titane photocatalytique, comme déjà vu, il favorise la disparition progressive, au fur et à mesure de leur accumulation, de salissures d'origine organique, en provoquant leur dégradation par un processus d'oxydation radicalaire.

D'autre part, il présente également une surface à caractère hydrophile/oléophile prononcé, notamment lorsqu'il comporte un liant minéral, ce qui amène un deuxième avantage non négligeable : un caractère hydrophile permet un mouillage parfait de l'eau qui peut se déposer sur le revêtement. Au lieu d'un dépôt de gouttelettes d'eau sous forme de buée gênant la visibilité, on a en fait un mince film continu d'eau qui se forme à la surface du revêtement et qui est tout à fait transparent. Cet effet « anti-buée » est notamment démontré par la mesure d'un angle de contact à l'eau inférieur à 5° après exposition à la lumière.

Conjointement à un caractère hydrophile, il peut aussi présenter un caractère oléophile, permettant le « mouillage » des salissures organiques qui, comme pour l'eau, tendent alors à se déposer sur le revêtement sous forme d'un film continu moins visible que des « taches » bien localisées. On obtient ainsi un effet « anti-salissures organiques » qui s'opère en deux temps : dès qu'elle se dépose sur le revêtement, la salissure est déjà peu visible. Ensuite, progressivement, elle disparaît par dégradation radicalaire amorcée par photocatalyse.

Par conséquent, l'application d'un substrat conforme à l'invention à un vitrage anti-salissures et anti-buée est également un objet de l'invention.

Bien entendu, les irrégularités en relief créées à la surface du substrat peuvent être dues à des particules quelconques, non photocatalytiques, telles que d'oxydes métalliques ou, par exemple, de SiO₂, à condition qu'elles présentent au moins deux classes de dimensions différentes telles que définies précédemment.

Selon une autre caractéristique avantageuse, on rend le substrat hydrophobe, soit en incorporant des molécules conférant cette propriété lors de la formation du revêtement comportant les irrégularités, soit en déposant à a mul

6

froid sur le substrat éventuellement muni d'un tel revêtement un film monomoléculaire comportant de telles molécules, qui ne modifie pratiquement pas la géométrie de surface sous-jacente.

De préférence, l'agent hydrophobe répond à la formule :

 $CF_3-(CF_2)_p-(CH_2)_m-SiX_3$ (I)

avec:

5

15

20

25

30

- n = 0 à 12, de préférence 5 à 9,
- m = 2 à 5, de préférence 2,
- X = est un groupement hydrolysable tel qu'un atome d'hydrogène, de
 10 chlore, un groupement alcoxy ou, de préférence, méthoxy, éthoxy ou propoxy.

Bien que des mélanges de composés dans lesquels n est compris entre 5 et 9 soient convenables pour la réalisation de l'invention, on utilise de préférence un composé pur pour lequel, par exemple, n = 7.

En conséquence, l'application du substrat ainsi obtenu à un vitrage antipluie est également compris dans l'étendue de l'invention.

Diverses techniques de création d'irrégularités aux dimensions requises à la surface du substrat sont envisageables.

Il est possible de procéder à une attaque par voie mécanique ou chimique telle que par un acide ou une base.

Les irrégularités peuvent également être introduites par application sur le substrat d'un revêtement les incorporant sous forme d'objets pré-créés, notamment selon un procédé dans lequel on dépose des colloïdes dans une matrice sol-gel. Le mode de dépôt utilisé est du type trempé, « cell-coating », « spin-coating », enduction laminaire, pulvérisation de liquide ou « flow-coating ».

Dans un autre mode de réalisation, les irrégularités sont créées aux dimensions requises pendant la formation du revêtement sur le substrat. Cette création peut résulter d'une association, telle qu'une agglomération, d'objets plus petits introduits au départ et/ou d'une technique de formation du revêtement appropriée, telle que CVD (Chemical Vapor Deposition) ou pyrolyse.

L'invention sera mieux comprise à la lumière des exemples qui suivent,

10

15

20

25

30

insérés à titre d'illustration.

EXEMPLE 1

On dépose sur une sous-couche d'oxycarbure de silicium SiOC, qui a été appliquée sur une feuille de verre float, des colloïdes de dioxyde de titane TiO_2 dans une matrice sol-gel.

La sous-couche de SiOC peut être obtenue par CVD à partir d'un mélange de SiH₄ et d'éthylène en dilution dans de l'azote, comme décrit dans la demande de brevet EP-A-0 518 755. Cette sous-couche est particulièrement efficace pour empêcher la tendance à la diffusion d'alcalins (Na⁺, K⁺) et d'alcalino-terreux (Ca⁺⁺) provenant du substrat de verre float vers le revêtement incorporant les colloïdes de TiO₂. Ces éléments peuvent en effet diminuer l'adhésion du revêtement.

Les colloïdes sont déposés à l'aide d'une dispersion comprenant :

- une formulation à base de tétraéthoxyde de silicium Si(OEt)₄ dilué dans l'éthanol à raison de 0,1 mole par litre d'éthanol, et
- \bullet une dispersion à 20 % en poids de particules de ${\rm TiO_2}$ dans l'éthylène glycol.

La formulation et la dispersion organique sont en proportions relatives telles que la teneur en particules de dioxyde de titane dans la dispersion et ajustée de façon à obtenir une teneur de 80 % en poids de dioxyde de titane dans le revêtement une fois déposé (masse de TiO₂ provenant des particules/masse de TiO₂ des particules + masse de SiO₂ obtenu par décomposition de Si(OEt)₄ en supposant que la décomposition est totale).

Les colloïdes de TiO₂ sont de forme lenticulaire ; leur taille est d'environ 45 nm et ils sont constitués d'amalgames de nanocristallites de taille 7 nm, ces deux dimensions demeurant parfaitement discernables après formation du revêtement, notamment sur un cliché de microscope électronique à balayage.

Pour le dépôt du revêtement comprenant finalement les colloïdes de TiO₂ dans un liant minéral constitué par SiO₂, on utilise la technique du trempé. Le durcissement du revêtement sur le substrat est assuré par un traitement thermique comprenant un chauffage à 100°C pendant 4 heures, puis à 550°C pendant 4 heures.

10

15

20

25

30

المد سرية

On greffe alors sur la surface ainsi obtenue un film monomoléculaire hydrophobe consistant en l'heptadécafluorodécyltrichlorosilane de formule : CF_3 - $(CF_2)_7$ - $(CH_2)_2$ -Si(Cl) $_3$, par trempé dans une solution de ce composé à 0,3 % en poids dans du décane. Le greffage est alors effectué sous air sec. On obtient un film de silane fluoré greffé, d'une épaisseur uniforme de l'ordre de quelques Angströms ne modifiant pas sensiblement la géométrie du revêtement de texturation sous-jacent. Les dimensions d'irrégularités de 7 et 45 nm restent mesurables, également dans le produit final.

Les angles d'avancée et de reculée sont mesurés par croissance, respectivement décroissance d'une goutte d'eau, effectuées au moyen d'une pipette. Dans le premier cas, l'angle de contact croît au fur et à mesure de la croissance de la goutte, puis décroît, au moment où l'on observe un décrochement, c'est-à-dire un déplacement brusque du point triple. L'angle de contact mesuré à cet instant précis est l'angle d'avancée. Dans le second cas, c'est l'inverse qui se produit.

Les angles d'avancée et de reculée obtenus en l'espèce sont de 170°, respectivement 120°.

Ces valeurs sont à comparer avec celles obtenues pour un film monomoléculaire hydrophobe greffé dans les conditions décrites précédemment sur du verre float standard (sans irrégularités de surface) : angle d'avancée de l'ordre de 110-120° et angle de reculée de l'ordre de 80-90°.

EXEMPLE 2

L'exemple 1 a été reproduit en remplaçant les colloïdes lenticulaires de ${\rm TiO_2}$ par des nanocristallites de ${\rm TiO_2}$ présentant, comme unique dimension, un diamètre de 5 nm.

En réalité, la mise en oeuvre des conditions opératoires décrites dans l'exemple 1 aboutit à une association multicouche des nanocristallites, dans laquelle on distingue, outre la dimension initiale de 5 nm, des amas d'une dimension maximale approximative de 20 nm. Ces deux dimensions se différencient d'un facteur 4 ; les irrégularités correspondantes, bien que rapprochant le produit obtenu de l'invention, l'en excluent donc cependant.

Les angles d'avancée et de reculée observés sont respectivement de

10

15

20

25

الخدامة ب

145 et 110°, ce qui correspond, par rapport à l'exemple 1, à la fois à une diminution de l'angle d'avancée et de l'angle de reculée.

La comparaison avec l'exemple 1 montre, pour ce dernier, une propriété hydrophobe supérieure à un degré inattendu, pour un rapport des deux dimensions de $\frac{45}{7} = 6,43$ au lieu de $\frac{20}{5} = 4$ pour l'exemple 2.

EXEMPLE 3

On reproduit l'exemple 1 en remplaçant les colloïdes lenticulaires de TiO₂ par des colloïdes de SiO₂ sphériques de 50 nm de diamètre qui, dans les conditions opératoires précitées, forment une monocouche, de sorte que seule leur dimension initiale peut être observée dans le produit final, recouvert du film monomoléculaire hydrophobe.

Les angles d'avancée et de reculée sont respectivement de 146 et 93°.

En comparaison avec l'exemple 1, l'angle de reculée est particulièrement faible, du même ordre que celui mentionné ci-dessus pour du verre float standard revêtu d'un film monomoléculaire hydrophobe greffé.

Cet exemple indique le caractère essentiel des irrégularités de surface appartenant à au moins deux classes de dimensions différentes.

Par conséquent, l'invention répond au mieux à la préoccupation d'obtenir, en premier lieu, un angle d'avancée élevé et, en second lieu, une hystérèse faible ou un angle de reculée élevé. Elle met donc à disposition un substrat dont le caractère hydrophobe est nettement plus élevé que ce que l'on connaissait jusqu'à présent.

Qui plus est, en l'absence d'un traitement hydrophobe du substrat selon l'invention, un tel substrat ayant un revêtement de texturation à base de particules de dioxyde de titane présente d'excellentes propriétés anti-salissures et anti-buée. En particulier, la buée ne se forme pas sur ce substrat ou n'est pas perceptible. Ceci traduit un degré d'hydrophilie/oléophilie élevé. Ainsi rend on possible l'obtention d'un substrat possédant au choix l'une de ces propriétés contraires, par une simple adaptation.

15

25

30

10 REVENDICATIONS

- 1. Substrat dont au moins une partie d'au moins une des faces présente une géométrie, éventuellement obtenue au moyen d'un revêtement, et qui diffère de celle d'une nappe régulière idéale, parfaitement plane ou même légèrement bombée, en ce qu'elle présente un relief en bosses et creux pouvant être définis par des dimensions submicroniques qui, dans leur quasitotalité, appartiennent à au moins deux classes différentes dont les valeurs représentatives respectives varient d'un facteur au moins égal à 5 ou au plus égal à 1/5.
- 2. Substrat selon la revendication 1, caractérisé par l'existence de deux classes de dimensions différentes dont les valeurs représentatives respectives varient d'un facteur au moins égal à 100 ou au plus égal à 1/100.
 - 3. Substrat selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'on choisit, pour lesdites dimensions submicroniques, des valeurs au plus égales à 150 nm.
 - 4. Substrat selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le relief en bosses et creux est formé, en totalité ou en partie, d'un ou plusieurs groupes d'objets sensiblement identiques et présentant au moins deux dimensions appartenant à des classes différentes.
- 5. Substrat selon la revendication 4, caractérisé en ce que le relief est formé d'un groupe de bâtonnets d'orientation unique ou multiple.
 - 6. Substrat selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le relief en bosses et creux est formé, en totalité ou en partie, par des premiers objets greffés sur des seconds objets appartenant, pour chaque couple ainsi constitué, à une classe de dimensions supérieures.
 - 7. Substrat selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le relief en bosses et creux est formé, en totalité ou en partie, par des premiers objets agglomérés de manière à former des seconds objets appartenant, pour chaque couple ainsi constitué, à une classe de dimensions supérieures.
 - 8. Substrat selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que, même muni de son revêtement éventuel, il est transparent.
 - 9. Substrat selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il est essentiellement constitué de verre ou de matière plastique.

10

25

- 10. Substrat selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il est muni d'un revêtement comportant un agent photocatalytique tel que l'oxyde de titane.
- 11. Substrat selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il est muni d'un revêtement comprenant un agent hydrophobe.
- 12. Substrat selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que, après qu'il a été éventuellement muni d'un revêtement, il est recouvert d'une couche comportant un agent hydrophobe, cette couche consistant notamment en un film monomoléculaire ne modifiant pas sensiblement la géométrie de surface du substrat éventuellement muni de son revêtement.
- 13. Substrat selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que l'agent hydrophobe est un alkylsilane fluoré de formule générale :

$$CF_{3}$$
- $(CF_{2})_{n}$ - $(CH_{2})_{m}$ - SiX_{3} (I)

dans laquelle:

15 • n = 0 à 12,

• m = 2 à 5,

- X = est une fonction hydrolysable.
- 14. Application d'un substrat selon la revendication 10 à un vitrage antisalissures et anti-buée.
- 15. Application d'un substrat selon l'une des revendications 11 à 13 à un vitrage anti-pluie.
 - 16. Procédé de préparation d'un substrat selon la revendication 1 par attaque mécanique ou chimique, acide ou basique.
 - 17. Procédé de formation d'un revêtement sur un substrat selon la revendication 1, avec incorporation d'objets pré-créés présentant des dimensions appartenant à au moins deux classes différentes.
 - 18. Procédé selon la revendication 17 comprenant une étape consistant à déposer des colloïdes dans une matrice sol-gel.
- 19. Procédé de formation d'un revêtement sur un substrat selon la 30 revendication 1, comprenant la création d'objets présentant des dimensions appartenant à au moins deux classes différentes, par association d'objets plus petits et/ou mise en oeuvre d'une technique de formation appropriée, telle que CVD ou pyrolyse.

المسافة ال

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte. onal Application No PCT/FR 97/02068

		PC1/1	-R 97/02068
A. CLASS	FICATION OF SUBJECT MATTER C03C17/42		
A 000 serios 0	Palara Changer		
1	c International Patent Classification (IFC) or to both national classific. SEARCHED	ation and IPC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Documentation searched (classification system followed by classification	on symbols)	
IPC 6	C03C	symbols,	
Documenta	tion searcned other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the	fields searcned
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search ter	ns used)
			•
0.000			
Category *	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Calegory	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
χ	EP 0 651 379 A (TDK CORP) 3 May 3	000	1.0
	see page 4, line 24 - line 31	1995	1-3
,			
Х	US 4 474 843 A (MIYOSHI TAKAHITO October 1984	ET AL) 2	1
	see column 1, line 66 - column 2,	line 7	
Α	US 4 944 986 A (ZUEL DAVID C) 31	July 1990	1-9,16
	see the whole document		
Α	EP 0 629 673 A (MATSUSHITA ELECTR	RIC IND CO	1,8,9,
	LTD) 21 December 1994		11-13
	see page 2, line 50 - page 5, lir	ne 2	
Α	EP 0 545 258 A (CENTRAL GLASS CO	LTD) 9	1,8,9,
·	June 1993		11-13,18
	see column 1, line 45 - column 2,	line 20	
	·	-/	
		/	
V =	ner documents are listed in the continuation of box C.		
		X Patent family members ar	e listed in annex.
	tegories of cited documents :	"T" later document published after	the international filling gate
"A" docume consid	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	cited to understand the princip	flict with the application but
"E" earlier o	document but published on or after the international ate	invention "X" document of particular relevant	ce; the claimed invention
"L" docume	nt which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel o involve an inventive step whe	r cannot be considered to n the document is taken alone
citation	or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevant cannot be considered to invol	ve an inventive step when the
othern		ments, such combined with or ments, such combination beir	ne or more other such docu-
*P" docume later th	ent published prior to the international filing date but an the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same	
Date of the a	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the internation	
21	F. Fh		
2	5 February 1998	06/03/1998	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.		
	Early 21-70) 340-2040, 1X, 31 031 900 III.	Shade M	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. onel Application No
PCT/FR 97/02068

	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory :	Citation of document, with indication,where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	EP 0 675 086 A (ISHIHARA SANGYO KAISHA) 4 October 1995 see the whole document	10
	·	
		·
	•	
	·	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Ini ional Application No PCT/FR 97/02068

		FC1/1	·R 97/02068
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0651379 A	03-05-95	JP 7029150 A WO 9427290 A US 5616398 A	31-01-95 24-11-94 01-04-97
US 4474843 A	02-10-84	JP 57053825 A JP 1679896 C JP 2062894 B JP 57050327 A DE 3132604 A	31-03-82 13-07-92 26-12-90 24-03-82 09-06-82
US 4944986 A	31-07-90	CA 1331920 A US 5120605 A	13-09-94 09-06-92
EP 0629673 A	21-12-94	JP 2500149 B JP 7009608 A JP 4239633 A JP 4249146 A JP 7086146 B JP 2500150 B JP 4255343 A JP 2622316 B JP 4359031 A DE 69120788 D DE 69120788 T DE 69218811 D DE 69218811 T EP 0493747 A EP 0497189 A JP 4288349 A KR 9615626 B KR 9608915 B US 5407709 A US 5284707 A US 5324566 A KR 9702941 B	29-05-96 13-01-95 27-08-92 04-09-92 20-09-95 29-05-96 10-09-92 18-06-97 11-12-92 14-08-96 07-11-96 15-05-97 17-07-97 08-07-92 05-08-92 13-10-92 18-11-96 09-07-96 18-04-95 01-08-95 08-02-94 28-06-94 13-03-97
EP 0545258 A	09-06-93	JP 5147976 A CA 2084045 A,C DE 69201856 D	15-06-93 30-05-93 04-05-95

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/FR 97/02068

Desert deservers			
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0545258 A		DE 69201856 T KR 9514694 B US 5403368 A	27-07-95 13-12-95 04-04-95
EP 0675086 A	04-10-95	AT 147366 T AU 4216893 A CA 2101360 A CN 1093060 A DE 69307208 D DE 69307208 T EP 0581216 A ES 2096152 T JP 6293519 A JP 7002522 A JP 7000819 A	15-01-97 03-02-94 29-01-94 05-10-94 20-02-97 05-06-97 02-02-94 01-03-97 21-10-94 06-01-95 06-01-95

PCT/FR 97/02068

			1 C 1 / F K 9 /	/ 02000
A. CLASSE CIB 6	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE C03C17/42		<u> </u>	
Selon la cia	ssification internationale des brevets (CIB) ou a la tois selon la classific	ation nationate et la CI	le	
B. DOMAIN	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE			
Documental CIB 6	tion minimale consultée (systeme de classification suivi des symboles d CO3C	e classement)		
	tion consultée autre que la documentationminimale dans la mesure où		•	
umses)	nnées electronique consultée au cours de la recnerche internationale (r	nom de la base de dor	nnées, et si cela est	réalisable, termes de recherche
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationd	es passages pertinent	ts	no. des revendications visées
X	EP 0 651 379 A (TDK CORP) 3 mai 19 voir page 4, ligne 24 - ligne 31	95		1-3
χ .	US 4 474 843 A (MIYOSHI TAKAHITO octobre 1984 voir colonne 1, ligne 66 - colonne ligne 7	1		
Α	US 4 944 986 A (ZUEL DAVID C) 31 j 1990 voir le document en entier	1-9,16		
А	EP 0 629 673 A (MATSUSHITA ELECTRI LTD) 21 décembre 1994 voir page 2, ligne 50 — page 5, li			1,8,9, 11-13
	-/ ·	'		
χ voir	la suite du cadre C pour la finde la liste des documents	X Les documents	s de familles de bre	vets sont indiqués en annexe
° Catégories	spéciales de documents cités;		·	
"A" docume consid	rt int définissant l'état général de latechnique, non éré comme particulièrement pertinent	technique pertinen	n appartenenant pa	mprenare le principe
on abu	nt antérieur, mais publié à la date dedépôt international "X ès cette date "X	" document particullè	rement pertinent; l'i	invention revendiquée ne peut
"L" docume priorité autre d	omme impliquant une activité nsidéré isolément invention revendiquée quant une activité inventive			
"P" docume	ent se reférant à une divulgation orale, à un usage, à position ou tous autres moyens int publié avant la date de dépôtinternational, mais eurement à la date de priorité revendiquee "g	ou plusieurs autres mbinaison étant évidente millede brevets		
Date à laque	alle la recherche internationale a étéeffectivement achevée			e recherche internationale
2!	5 février 1998	06/03/1		
Nom et adre	sse postale de l'administrationchargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Fonctionnaire autor	rise	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Shade,	М	

1

De le internationale No
PCT/FR 97/02068

' (audia) C	2011471470 00010	PCT/FR 9	7/02068 - [±] ·
ategorie	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'indicationnes passages per		
50/10	eneant, l'indicationdes passages per	rinents	no, des revendications visées
	EP 0 545 258 A (CENTRAL GLASS CO LTD) 9 juin 1993 voir colonne 1, ligne 45 - colonne 2,		1,8,9, 11-13,18
	EP 0 675 086 A (ISHIHARA SANGYO KAISHA) 4		10
	octobre 1995 voir le document en entier		
	,		
	`		
-			

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

PCT/FR 97/02068

		1.017110	97/02008
Document brevet dité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0651379 A	03-05-95	JP 7029150 A WO 9427290 A US 5616398 A	31-01-95 24-11-94 01-04-97
US 4474843 A	02-10-84	JP 57053825 A JP 1679896 C JP 2062894 B JP 57050327 A DE 3132604 A	31-03-82 13-07-92 26-12-90 24-03-82 09-06-82
US 4944986 A	31-07-90	CA 1331920 A US 5120605 A	13-09-94 09-06-92
EP 0629673 A	21-12-94	JP 2500149 B JP 7009608 A JP 4239633 A JP 4249146 A JP 7086146 B JP 2500150 B JP 4255343 A JP 2622316 B JP 4359031 A DE 69120788 D DE 69120788 T DE 69218811 D DE 69218811 T EP 0493747 A EP 0497189 A JP 4288349 A KR 9615626 B KR 9608915 B US 5407709 A US 5284707 A US 5324566 A KR 9702941 B	29-05-96 13-01-95 27-08-92 04-09-92 20-09-95 29-05-96 10-09-92 18-06-97 11-12-92 14-08-96 07-11-96 15-05-97 17-07-97 08-07-92 05-08-92 13-10-92 18-11-96 09-07-96 18-04-95 01-08-95 08-02-94 28-06-94 13-03-97
EP 0545258 A	09-06-93	JP 5147976 A CA 2084045 A,C DE 69201856 D	15-06-93 30-05-93 04-05-95

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

PCT/FR 97/02068

. .. .

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0545258 A		DE 69201856 T KR 9514694 B US 5403368 A	27-07-95 13-12-95 04-04-95
EP 0675086 A	04-10-95	AT 147366 T AU 4216893 A CA 2101360 A CN 1093060 A DE 69307208 D DE 69307208 T EP 0581216 A ES 2096152 T JP 6293519 A JP 7002522 A JP 7000819 A	15-01-97 03-02-94 29-01-94 05-10-94 20-02-97 05-06-97 02-02-94 01-03-97 21-10-94 06-01-95 06-01-95

Cardinal 44046.203

DIALOG Search for Patent Family of WO 98/23549

? b 351

File 351:Derwent WPI 1963-2003/UD, UM &UP=200325

(c) 2003 Thomson Derwent

*File 351: Derwent data problems with UD=200324 and UD=200325. See HELP NEWS for more information.

Set Items Description

--- ----

? s pn=wo 9823549

S1 1 PN=WO 9823549

? t s1/19/1

1/19/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011898052

WPI Acc No: 1998-314962/199828

XRAM Acc No: C98-097205 XRPX Acc No: N98-246973

Substrate containing irregularities - has improved hydrophilic or hydrophobic properties

Patent Assignee: SAINT-GOBAIN VITRAGE (COMP)

Inventor: AZZOPARDI M; DELATTRE L; TALPAERT X; AZZOPARDI M J

Number of Countries: 021 Number of Patents: 006

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
FR 2756276	A1	19980529	FR 9614405	A	19961126	199828	В
WO 9823549	A1	19980604	WO 97FR2068	A	19971118	199828	_
EP 927144	A1	19990707	EP 97947078	A	19971118	199931	
			WO 97FR2068	A	19971118		
JP 2000504302	W	20000411	WO 97FR2068	Α	19971118	200029	
			JP 98524344	Α	19971118		
KR 99081881	A	19991115	WO 97FR2068	Α	19971118	200052	
			KR 98705592	Α	19980722		
US 6299981	Bl	20011009	WO 97FR2068	Α	19971118	200162	
			US 99117169	A	19990226		

Priority Applications (No Type Date): FR 9614405 A 19961126

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

FR 2756276 A1 13 C03C-017/30

WO 9823549 A1 F C03C-017/42

Designated States (National): JP KR US

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU

MC NL PT SE

EP 927144 A1 F C03C-017/42 Based on patent WO 9823549

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

JP 2000504302 W 17 C03C-017/42 Based on patent WO 9823549

KR 99081881 A C03C-017/42 Based on patent WO 9823549

US 6299981 B1 B32B-017/06 Based on patent WO 9823549

Fredrikson & Byron, P.A. April 17, 2003 Page 1 of 2

Abstract (Basic): FR 2756276 A Substrate in which at least part of at least one face has geometry, optionally obtained from coating, which differs from that of an ideal regular layer, i.e. perfectly plane or slightly bulging, in that it has a relief of bumps and hollows defined in submicrodimensions which, in their quasi-totality, belong to at least two different classes whose representative values differ by a factor at least equal to 5 or at most equal to 1/5. Also claimed is application of substrate to non-staining, non-misting, and ''showerproof'' glass; and method of coating substrate to produce said relief. USE - In preparation of glass with improved domestic properties e.g. non-staining. ADVANTAGE - Substrate has improved hydrophilic or hydrophobic properties Dwg.0/0 Title Terms: SUBSTRATE; CONTAIN; IRREGULAR; IMPROVE; HYDROPHILIC; HYDROPHOBIC; PROPERTIES Derwent Class: A35; E11; L01; P73; Q12; Q48 International Patent Class (Main): B32B-017/06; C03C-017/30; C03C-International Patent Class (Additional): B32B-009/00; B60J-001/00; E06B-007/12 File Segment: CPI; EngPI Manual Codes (CPI/A-N): All-C04B; E05-E02D; L01-G Chemical Fragment Codes (M3): *01* B414 B711 B712 B713 B720 B741 B751 B752 B760 B831 C017 H6 H601 H608 H609 H684 H685 H689 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M272 M280 M281 M282 M283 M313 M314 M315 M316 M321 M332 M344 M361 M391 M411 M510 M520 M530 M540 M620 M782 M903 M904 Q332 Q452 R043 9828-B1101-M *02* A422 A940 C108 C550 C730 C801 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M782 M903 M904 M910 Q332 Q452 R043 R01966-M Polymer Indexing (PS): *001* 018; P0000; M9999 M2391; L9999 L2391 *002* 018; ND07; K9416; K9483-R; K9585 K9483; K9676-R; B9999 B5436 B5414 B5403 B5276; B9999 B4397 B4240; B9999 B5378 B5276; N9999 N7136 N7034 N7023; Q9999 Q7658; Q9999 Q6871-R Q6826; Q9999 Q6837 Q6826 Derwent Registry Numbers: 1966-U Specific Compound Numbers: R01966-M Generic Compound Numbers: 9828-B1101-M ? bye

You are now logged off

#2790547\1